



PODPIS ZAUFANY

PATRYCJA EWA
SZYM CZYK-ZIÓŁKOWSKA
09.08.2023 11:09:10 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
za pośrednictwem:
Rady Doskonałości Naukowej
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401)

Patrycja Szymczyk-Ziółkowska
Katedra Technologii Laserowych,
Automatyzacji i Organizacji Produkcji
Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska

Wniosek

z dnia 09.08.2023r.

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie NAUK INŻYNIERYJNO – TECHNICZNYCH w dyscyplinie INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA.

Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego stanowi cykl powiązanych tematycznie publikacji naukowych pod tytułem:

„Badania nad możliwością wykorzystania technologii przyrostowych do wytwarzania personalizowanych wyrobów medycznych na bazie biomateriałów metalicznych”

Wniosuję – na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 zm.) – aby komisja habilitacyjna podejmowała uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu ~~tajnym~~/jawnym.

Zostałem poinformowany, że:

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej z siedzibą w Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV piętro, 00-901 Warszawa).

Kontakt za pośrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 220 - 221 oraz art. 232 – 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i obowiązków oraz środków odwoławczych przewidzianych w tym postępowaniu.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postępowaniu dostępna jest na stronie www.rdn.gov.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Dokument z danymi wnioskodawcy;
2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk technicznych;
3. Autoreferat;
4. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny;
5. Oświadczenia współautorów publikacji;
6. Publikacje naukowe wchodzące w skład monotematycznego cyklu;
7. Dokumenty potwierdzające opisywane we wniosku osiągnięcia i aktywności.